電磁カスケード理論 B 近似エネルギー流遷移曲線の計算

Ⅳ. 電子成分および単位電子のエネルギー流遷移曲線の計算

新居誠彦※

Calculation of Transition Curves for Energy Flow under Approximation B in Electron-Photon Cascade Theory. **IV**. Computation of Energy Flow Transition Curves for Electron Component and for a Single Electron.

Nobuhiko Nii

Abstract

We compute the energy flow transition curves of $\Pi_{E}(E_{0},0,t)$ for electron component

and of $e_E(E_0,0,t) = \prod_E(E_0,0,t)/\prod(E_0,0,t)$ for a single electron, and we reveal from the latter the average feature of a single electron in air shower.

Keywords: Electron-photon cascade theory, Approximation B, Energy flow of electron, Transition curve.

はじめに

電子数積分スペクトル $\Pi(E_0,0,t)$ を計算し第 Ⅱ稿にその遷移曲線を示した。第Ⅲ稿で電子成分 エネルギー流積分スペクトル $\Pi_{E}(E_{0},0,t)$ を計算 した。それらを組み合わせて単位電子のエネルギ 1.1. エネルギー流積分スペクトル ー流積分スペクトル $e_{E}(E_{0},0,t)$ の遷移曲線を計算 し、空気シャワー中の単位電子の平均的な特徴を みる。

1. 単位電子のエネルギー流遷移曲線

単位電子のエネルギー流(電子1個あたりの平 均エネルギー)は、電子成分のエネルギー流積分ス ペクトルを電子数積分スペクトルで除して求め

られる。

$$e_{E}(E_{0},0,t) = \Pi_{E}(E_{0},0,t) / \Pi(E_{0},0,t).$$
(1.1)

右辺の2つのスペクトルの表式は第Ⅱ稿,第Ⅲ稿 から次の(1.2),(1.7)のように得た。

$$\Pi_{E} (E_{0}, 0, t) / E_{0} = \left(\frac{E_{0}}{\varepsilon}\right)^{s} \frac{1}{s(s+1)} \times \frac{G_{1}(s) e^{\lambda_{1}(s+1)t} + G_{2}(s) e^{\lambda_{2}(s+1)t}}{\sqrt{2\pi g''(s, t)}}|_{s=s_{2}}, \quad (1.2)$$

$$G_i(s) = H_i(s+1)K_i(s+1,-s), \ i = 1,2.$$
(1.3)

$$s_2$$
は $g'(s_2,t)=0$ の解(鞍点,エイジ);

$$g'(s,t) = \ln \frac{E_0}{\varepsilon} - \frac{1}{s} - \frac{1}{s+1} + \lambda_1'(s+1)t + \frac{G_1'(s)}{G_1(s)} + \frac{B_1'(s,t)}{B_1(s,t)},$$
(1.4)

$$B_{1}(s,t) \doteq 1 + \frac{G_{2}(s)}{G_{1}(s)} e^{(\lambda_{2}(s+1) - \lambda_{1}(s+1))t}.$$
 (1.5)

$$g''(s,t) = \frac{1}{s^2} + \frac{1}{(s+1)^2} + \lambda_1''(s+1)t + \left(\frac{G_1'(s)}{G_1(s)}\right)' + \left(\frac{B_1'(s,t)}{B_1(s,t)}\right)'.$$
(1.6)

1.2. 電子数積分スペクトル

$$\Pi \left(E_0, 0, t \right) = \left(\frac{E_0}{\varepsilon} \right)^s \frac{1}{s}$$

$$\times \frac{F_1(s) e^{\lambda_1(s)t} + F_2(s) e^{\lambda_2(s)t}}{\sqrt{2\pi f''(s, t)}} \Big|_{s=s_1}, \qquad (1.7)$$

$$F_i(s) = H_i(s)K_i(s, -s), \ i = 1, 2.$$
 (1.8)

$$s_1$$
は $f'(s_1,t) = 0$ の解(鞍点,エイジ);

$$f'(s,t) = \ln \frac{E_0}{\varepsilon} - \frac{1}{s} + \frac{F_1'(s)}{F_1(s)} + \lambda_1'(s)t + \frac{A'(s,t)}{A(s,t)}.$$
(1.9)

f''(s,t)

$$=\frac{1}{s^{2}} + \left(\frac{F_{1}'(s)}{F_{1}(s)}\right)' + \lambda_{1}''(s)t + \left(\frac{A'(s,t)}{A(s,t)}\right)', \quad (1.10)$$

$$A(s,t) = 1 + \frac{F_2(s)}{F_1(s)} e^{(\lambda_2(s) - \lambda_1(s))t}.$$
 (1.11)

2. 単位電子のエネルギー流 単位電子のエネルギー流(1 電子あたりの平均 エネルギー)遷移曲線; $e_E(E_0,0,t)=$ = $\Pi_E(E_0,0,t)/\Pi(E_0,0,t)$ は次式によって計算する。

$$e_{E}(E_{0},0,t)/E_{0} = \sqrt{\frac{f''(s_{1},t)}{g''(s_{2},t)}} \times \frac{\left(\frac{E_{0}}{\varepsilon}\right)^{s} \frac{1}{s(s+1)} \sum_{i=1,2} G_{i}(s) e^{\lambda_{i}(s+1)t} |_{s=s_{2}}}{\left(\frac{E_{0}}{\varepsilon}\right)^{s} \frac{1}{s} \sum_{i=1,2} F_{i}(s) e^{\lambda_{i}(s)t} |_{s=s_{1}}}.$$
 (2.1)

3. エネルギー流積分スペクトル遷移曲線

図1に示す。



 \boxtimes 1. $\Pi_E(E_0, 0, t)/E_0$ vs. t

3.2. 単位電子エネルギー流の遷移曲線

単位電子エネルギー流の積分スペクトルを入射 エネルギーで規格化した遷移曲線;

 $e_{E}(E_{0},0,t)/E_{0}$, を図2に示す。



平均エネルギーは、浅い領域では指数関数的に 急減し、粒子数が最大になる深さ(Optimum thickness)近辺までは顕著に減少する。それより 深い領域で減少が緩くなる。

3.3 電子数,電子成分エネルギー流,単位電子平均エネルギー3種類積分スペクトルの遷移曲線

入射エネルギー別にまとめた,電子数・電子エ ネルギー流・単位電子平均エネルギー積分スペク トルに対する3つの遷移曲線を図3.1~3.4に示す。



図 **3.1.** *E*₀/*ε* = 10² の 3 遷移曲線 1.E+04 1.E+00 1.E-04 1.E-08 1.E-12 -Π(E0,0,t) ; E0/ε=1E4 1.E-16 — ПЕ(Е0,0,t)/Е0 eE(E0,0,t)/E0 1.E-20 0.1 0.01 1 10 100









図 3.4. $E_0/\varepsilon = 10^8 \mathcal{O}$ 3 遷移曲線

3.3.1. エネルギー流の振る舞い

エネルギー流は $0.01 \leq t \leq 0.5$ の範囲で大きな変 化がなくエネルギー損失は未だ少ない。この範囲 で $\Pi_E(E_0, 0, t) \simeq E_0$ と見做すことができる。

その後のエネルギー流は、緩い減少から急激な 減少へと変化を示すがその境界が入射エネルギー とともに後方へ移動していく。電子数最大の深さ T とその境界はほぼ一致する。この深さを過ぎる とエイジ $s_1 > 1$.よって $\lambda_1(s_1) < 0$, $e^{\lambda_1(s_1)t} < 1$ と

なり,媒質への吸収が顕著になる。すなわちエネ ルギーがカスケードから顕著に失われていくので エネルギー流は急減していく。

この背景を次のような 3 段階の深さで考えるこ とができる:

(i) 電子成分のエネルギーは輻射と吸収とによっ て失われていく。他方で対創生によってエネルギ ー補給されるので,電子成分のエネルギー減少が 緩和される。

(ii) エイジが大きくなるにしたがって-B(s)が

sの減少関数, A(s)がsの増加関数であるから—

対創生が衰えだし輻射が優勢になっていく。 (iii) エイジがさらに大きくなっていくと $e^{\lambda_1(s_2+1)t} \rightarrow e^{-\sigma_0 t}$ となるから一吸収は深さとともに 増していく。

(ii),(iii)の効果が顕著になるような深さに達すると エネルギー流は激減していく。

3.3.2. 単位電子のエネルギー流,特徴ある3つの 深さと平均エネルギー

単位電子エネルギー流は電子成分エネルギー流 を電子数で除した量である。エネルギー流が緩い 減少を示す範囲でも、電子数は顕著に増大してい くから(1電子の)平均エネルギーは顕著に減少 していく。

特徴的な3つの深さがある;

(i) $\Pi(E_0, 0, T) =$ 最大となる T, (ii) $e_E(E_0, 0, t_0) = \varepsilon \ bar a \ t_0$, (iii) $\Pi(E_0, 0, t_1) = 1 \ bar a \ t_1$. この深さと平均エネルギーとの関係をみる。

T は第Ⅱ稿図 7 から, t₀,t₁は本稿図 2 から夫々次

のように読みとれる(表1,図4)。

まず深さ:

E0/ε	Т	t0	t1
1E+02	3.6	6.0	12.0
1E+04	8.3	14.7	28.8
1E+06	12.9	24.1	45.9
1E+08	17.6	32.9	63.1





 \mathbb{Z} 4. T, t_0, t_1 vs. E_0/ε

次にエネルギー:

図2から表2,図5のように読みとれる。

E0/ε	eE∕ε at T	eE/ε at t0	eE∕ε att1	
1E+02	2.12	1	0.44	
1E+04	2.79	1	0.43	
1E+06	3.22	1	0.42	
1E+08	3.54	1	0.42	

表 2 $t = T, t_0, t_1$ における $e_E(E_0, 0, t)/\varepsilon$





以上から次の結論が導かれる:

(i) 入射エネルギーの広い範囲にも拘わらず深さ T (Optimum thickness) での平均エネルギーは 範囲が狭く,かつ値が ε の程度である:

$$e_{E}(E_{0},0,T)/\varepsilon = 2 \sim 3.5$$

この事情は次のように理解できる。すなわち, 第Ⅲ稿 §2 でみた大胆な描像とエネルギー保存則 とから

$$N(T) = 2^{T}$$
, $E(T) = E_0/N(T)$, $T \simeq \ln(E_0/\varepsilon)/\ln 2$ が成り立つ。そこで平均エネルギー

 $e_{E}(E_{0},0,T)$ をE(T)に等しいと置けば次式が得ら

れる: $e_{E}(E_{0}, 0, T) = E_{0}2^{-\ln(E_{0}/\varepsilon)/\ln 2} = \varepsilon$.

(ii) 平均エネルギーが電離損失エネルギー E に等

しくなる深さ
$$t_0$$
は T の略 2 倍 $(t_0/T = 1.7 \sim 1.9)$.

これより深い領域で電子成分は輻射と励起によっ てエネルギーを失う。

(iii) 平均電子数が1個になる深さt₁,

 $\Pi(E_0, 0, t_1) = 1$, はTのほぼ 3 倍 $(t_1/T) = 1$

3.3~3.6). その深さにおいて平均エネルギーは 入射エネルギーに依らずほぼ0.4*ε*. (iv) さらに深い領域は、 $e_{E}(E_{0},0,t)$ が有限の値を 保つ(図3)けれども、 $\Pi(E_{0},0,t)$ や $\Pi_{E}(E_{0},0,t)$ が限りなく小さくなるためもはや興味の対象外と なる。

3.3.3. 空気シャワー中の高エネルギー電子

上でみた 3 つの特徴的深さでの電子の平均エネ ルギーは ε 程度($3.5\varepsilon \sim 0.4\varepsilon$)であった。では、高 エネルギー電子はどのような深さに存在するの か? "高エネルギー"の閾値をここでは、空気シャ ワー解析においてよく扱われる 10GeV とする。媒 質が空気の場合、 $\varepsilon = 81$ MeV¹⁾ だから $e_{E}(E_{0},0,t') = 10$ GeV = 124ε . 図 2 から **表 3** 左の欄のようにt'が得られる。

eE(E0,0,t')=10GeV		eE(E0,0,t")=20GeV		eE(E0,0,t"')=50GeV	
E0/ε	ť	E0/ε	ť"	E0/ε	ť"
1.24.E+02	0	2.47.E+02	0	6.17.E+02	0
1.0.E+04	1.9	1.0.E+04	1.5	1.0.E+04	1.0
1.0.E+06	4.5	1.0.E+06	3.9	1.0.E+06	3.1
1.0.E+08	7.4	1.0.E+08	6.5	1.0.E+08	5.5

表 3. 10,20,50GeVを与える深さť,ť",ť".

 $e_E(E_0, 0, t'') = 20 \text{GeV}, e_E(E_0, 0, t''') = 50 \text{GeV}$ についても同様(**表 3**,中・右の欄)。

表 3 を図 6 に示す。図 7 はそれらを Optimum thickness で規格化したもの。

 $E_0/\varepsilon = 10^8$ の場合でさえ 10GeV の電子が存在す

る深さは 7.4 r.l. (Optimum thickness で測ればほ ぼ 0.4T)。つまり高エネルギー電子が存在する深 さは極めて浅く、その範囲の先端はTの 40%程度 かそれ以下。入射エネルギーが低くなると、ある いは闕エネルギーが高くなると、存在範囲はさら に狭くなる(図 7)。



_※)足利大学名誉教授



 \boxtimes 6 t', t'', t''' vs. E_0/ε



 \boxtimes 7 t'/T, t''/T, t'''/T vs. E_0/ε

参考文献

1) J.Nishimura, Handbuch der Physik. XLVI/2(1967),1.

原稿受付日 平成 31年1月1日